18p-F8-3

## 720 nm 周期 QPM 接着リッジ導波路による 逆結合第二高調波発生

Backward second harmonic generation using a QPM adhered-ridge waveguide with 720 nm periodic domains 物材機構<sup>1</sup>,早大先進理工<sup>2</sup>

<sup>o</sup>清水 正樹<sup>1,2</sup>, 櫨田 拓也<sup>1,2</sup>, 堀川 聡志<sup>1,2</sup>, 藤井 一史<sup>1</sup>, 栗村 直<sup>1,2</sup>, 中島 啓幾<sup>2</sup> NIMS<sup>1</sup>, Waseda Univ.<sup>2</sup>

<sup>o</sup>M. Shimizu<sup>1, 2</sup>, T. Utsugida<sup>1, 2</sup>, S. Horikawa<sup>1, 2</sup>, K. Fujii<sup>1</sup>, S. Kurimura<sup>1</sup>, H. Nakajima<sup>2</sup> E-mail: shimizu.masaki@akane.waseda.jp

非線形光学材料に分極反転を施すことで波長変換光の位相制御が可能になる。これを利用した擬似 位相整合はその周期を適切に選択することで、進行方向のみならず垂直方向や逆方向でも建設的な干

渉を可能にする(Fig.1)。ただし発生する波数ベクトル の方向を自在に制御するためには極めて微細な周期反 転構造が要求され、従来は制御が困難であった。KTP において周期 800 nm の反転構造が報告されピコ秒レ ーザーによる逆結合 OPO が実現されているのみであ る<sup>[1]</sup>。順結合と逆結合 SHG (Backward SHG: BSHG)の分 極反転周期は式(1), (2)のように求められ、BSHG デバ イスでは順結合 SHG デバイスと比べて分極反転周期 が二桁程度短くなることがわかる。従来の通信波長帯



Fig.1 Comparison between forward SHG and backward SHG

における順結合 SHG デバイスの分極反転周期 Λ が 16-20 μm 程度であるのに対して、BSHG デバイス では 0.1-0.2 μm 周期が必要となる。このため BSHG は 16 次 QPM などで報告されている<sup>[2]</sup>。他方、擬 似位相整合接着リッジ導波路(QPM-ARW)は極めて高い波長変換効率(4600%/W)で知られ<sup>[3] [4]</sup>、CW 光 でも高い SHG 効率を示す。そこで CW 光による BSHG を目指して ARW において、サブミクロン分 極反転を試みた。波長 1560 nm を基本波として 1 次 QPM 周期をビーム伝搬法(BPM)によって計算し たところ周期は 180 nm であった。本研究では 720 nm 周期となる 4 次 QPM デバイスに挑戦した。

デバイスの作製工程について述べる。Mg:LN 上に電子ビー ム描画によって周期的な AI 電極構造を形成した。分極反転は 真空チャンバー内で電界印加法を用いて行った。電極幅が 120 nm と極小であることから、絶縁破壊対策として低印加電界 2.25 kV/mm を選択した。一方、核生成密度を確保するため通 常より高い 150°C で印加した<sup>[5]</sup>。Fig.2 は、分極反転後に HF エッチングした反転構造の SEM 画像であり、反転比は 18%と なった。最後に、フォトリソグラフィーとドライエッチングを 用いて、高さ 3 µm のリッジ型導波路を作製した。

Fig.3 は 6.4 mm 長デバイスにおける BSHG 効率の波長依存性 を示している(導波路幅 6.5 µm)。基本波波長 1560.2 nm、基本 波パワー3.06 mW において、SH 波長 780.1 nm、SH パワー0.15 µW、BSHG 規格化変換効率 1.6%/W を得た。CW 光での BSHG の観測に成功したのは我々の知る限り初めてである。ドメイン の横拡がりを考慮するとより微細な構造(低次 QPM)の作製 が可能であり、今後さらなる変換効率の向上が見込まれる。

## References

- [1] C. Canalias et al., Nature Photonics, 1 (2007) 459.
- [2] X.Gu et al., J. Opt. Soc. Am. B, 15 (1998) 1561.
- [3] S. Kurimura et al., Appl. Phys. Lett., 89 (2006) 191123.
- [4] R. Kou et al., Opt. Express, **19** (2011) 11867.
- [5] H. Ishizuki et al., Appl. Phys. Lett., 82 (2003) 4062.



Fig.2 SEM image of PP Mg:LN structure



